

演題：**Solving (Our) Two Long-Standing Problems in Silicon Chemistry**

講師：**Prof. Martin Oestreich**

Institute of Chemistry, Technische Universität Berlin,
Berlin, Germany

日時：2018年10月5日（金）17:30～18:30

場所：フロンティア応用科学研究棟 2F 鈴木ホール

要旨：Martin Oestreich 教授は、ケイ素およびホウ素を用いた新しい有機合成反応の研究で世界的に著名な研究者です。今回、JSPS の短期招聘で来日されておられますが、その一環として本学で講演を行っていただくことになりました。最新の研究成果について貴重なお話がうかがえる絶好のチャンスですので、ぜひご参加ください。



Professor Martin Oestreich is a prominent researcher in the study of new organic synthesis reactions using silicon and boron. He come to Japan by a short-term invitation of JSPS. It is a good chance for us to hear his lecture on the latest research results, so please join us!

本講演は、大学院総合化学院『化学研究先端講義（修士課程選択科目）／総合化学特別研究第二（博士後期課程選択科目）』の一部として認定されています。

連絡先：工学研究院応用化学部門 伊藤 肇（内線：6561）